板级射频电路开发



回認為指導

第九讲 LNA版图设计

主讲: 汪 朋

QQ: 3180564167



01	LNA设计理论
02	基于ADS的LNA原理图设计
03	LNA版图设计
04	LNA版图后处理与PCB设计

Part



LNA主要性能指标:

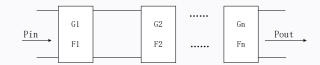
中心频率:

通频带:

增益最大值下降3dB时对应的频率宽度;

噪声因子:

$$F = \frac{N_s + N_i}{N_s}$$



$$NF(dB) = \frac{(SNR)_{in}}{(SNR)_{out}}$$

噪声系数:
$$NF(dB) = \frac{(SNR)_{in}}{(SNR)_{out}} \qquad F = F_1 + \frac{F_2 - 1}{G_1} + \frac{F_3 - 1}{G_1 G_2} + \dots$$

增益:

增益:
稳定性:
$$\begin{cases} k = \frac{1 - |S_{11}|^2 - |S_{22}|^2 + |\Delta|^2}{2 |S_{12}||S_{21}|} > 1 \\ 1 - |S_{11}|^2 > |S_{12}||S_{21}| \\ 1 - |S_{11}|^2 > |S_{12}||S_{21}| \end{cases}$$

 $|\Delta| = |S_{11}S_{22} - S_{12}S_{21}|$



偏置电路设计目标(BE的正向二极管工作在正向导通状态, BC的二极管工作在反向击穿状态):

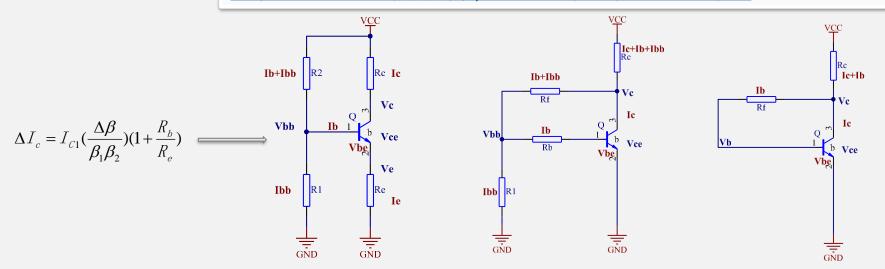
- (1) 使晶体管工作在放大区;
- (2) 较高的温度稳定性,即使△Vbe和△β波动最小。

分析:

$$\Delta I_c \approx -\frac{\Delta V_{be} I_c}{V_e}$$

因此:偏置电路的设计关键在于发射极电压Ve的设计

设计方法:根据预期指标要求,通过数据手册需找合适的Ic和Vc



S参数进行 LNA设计

S参数的作用:

- (1) 稳定性计算;
- (2) 最大资用增益计算;
- (3) 输入输出阻抗计算;
- (4) 最佳源阻抗和负载阻抗;
- (5) 转换增益计算;

稳定性分析:

中间变量: $D_s = S_{11}S_{22} - S_{12}S_{21}$

稳定因子
$$K: K = \frac{1+|D_s|^2-|S_{11}|^2-|S_{22}|^2}{2|S_{21}||S_{12}|}$$

如果K>1,则器件对于任何源和负载的组合都是无条件稳定的;如果K<1,则潜在不稳定 K<1的改进方法:

- (1)重新选择静态工作点;
- (2)更换晶体管;
- (3)优化电路设计。

对于分立元件放大器的设计, 其输入和输出阻抗是由设计者 根据增益、噪声系数、稳定性 等指标自行选择和设定,即输 入输出阻抗不是唯一的,不同 的输入输出阻抗所对应的性能 是完全不一样的

S参数最大资 用增益分析

最大资用增益MAG概念:

共轭匹配条件下的晶体管所能获得的最大增益

S参数下最大增益的计算:

$$B_1 = 1 + |S_{11}|^2 - |S_{22}|^2 - |D_s|^2$$

$$MAG = 10 \log \frac{|S_{21}|}{|S_{12}|} + 10 \log |K \pm \sqrt{K^2 - 1}|$$

利用S参数进行双共轭匹配(K>1)

共轭匹配时的负载反射系数,需先计算中间变量:

$$C_2 = S_{22} - (D_s S_{11}^*)$$

$$B2 = 1 + |S_{22}|^2 - |S_{11}|^2 - |D_S S_{11}^*|^2$$

反射系数模:

$$|\Gamma_L| = \frac{B_2 \pm \sqrt{B_2^2 - 4 |C_2|^2}}{2 |C_2|}$$

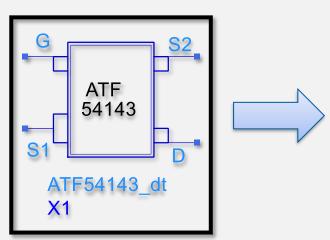
源反射系数:

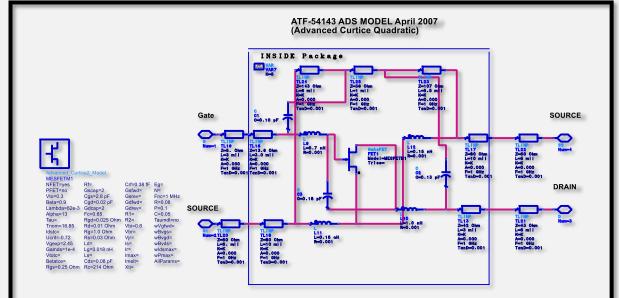
$$\Gamma_{S} = \left[S_{11} + \frac{S_{12}S_{21}\Gamma_{L}}{1 - (\Gamma_{L} \bullet S_{22})}\right]^{*}$$

LNA原理图设计 Part



实际晶体管模型本质就是一个真实的、接近事实应用环境的晶体管模型,可以直接应用于实际的电路设计,其封装的内部电路结构和与实际完全一致。





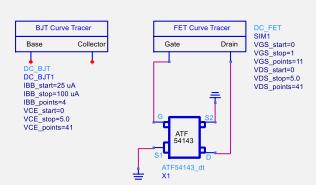
设计步骤

- (1)通过S参数分析晶体管绝对稳定特性和最大转移增益是否满足要求;
- (2)根据数据手册选取静态直流工作点(根据噪声系数、增益要求等);
- (3)晶体管库文件安装;
- (4)添加DC_FET或DC_BJT控件进行晶体管直流特性分析,对静态工作点选择;
- (5)在Transistor Bias面板中选择偏置电路控件完成偏置电路的设计;
- (6)利用stabfact和MaxGain控件求解偏置电路下的稳定因子K曲线和最大增益曲线;
- (7)若K小于1或最大增益不满足要求,则修改电路或者更换晶体管;
- (8)如果电路中电感值为非标准值,则需要将电感值转化为微带线;

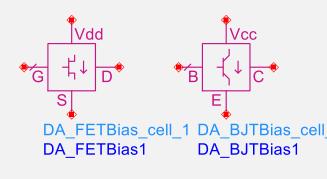
$$I(mm) = \frac{11.81L(nH)}{Z_0\sqrt{\varepsilon_r}} * 24.5$$

- (9)仿真已选偏置电路下的噪声系数系数,通过开启S参数仿真控件 "Calculate noise";
- (10)输入阻抗求解,插入NsCircle和GaCircle控件,选择噪声和增益平衡的输入阻抗点;
- (11)**输入阻抗匹配:**将所选输入阻抗匹配到50欧姆;
- (12)输出阻抗求解,原理图中插入Zin控件,修改为Port2端口;
- (13)输出阻抗匹配:将50欧姆匹配带所求输出阻抗的共轭;











StabFact StabFact1

StabFact1=stab_fact(S)



MaxGain

MaxGain1

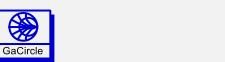
MaxGain1=max_gain(S)



Zin Zin2

Zin2=zin(S22,PortZ2)

VAR1 LX=0.5



GaCircle 1

GaCircle1=ga_circle(S,2,51)



NsCircle
NsCircle1

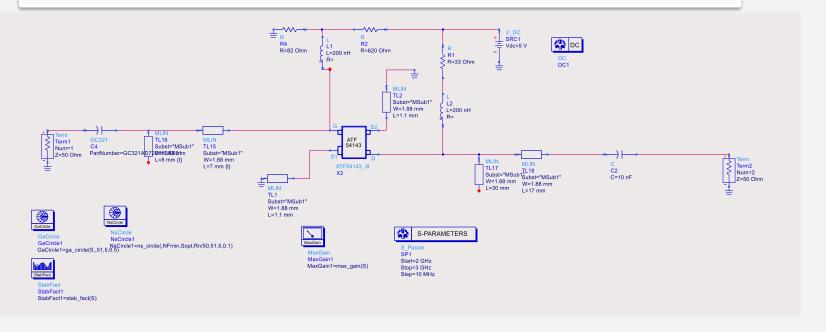
NsCircle1=ns circle(nf2,NFmin,Sopt,Rn/50,51)

原理图

LNA设计指标:

Nfmin<1.0dB; 增益>14dB; K>1

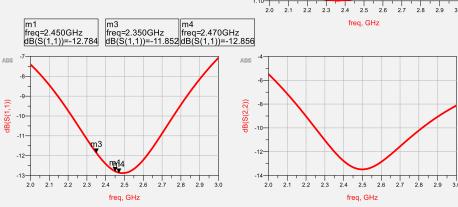
详细设计过程参考<射频电路设计实战课程>



原理图

详细设计过程参考<射频电路设计实战课程>









Part 3

LNA版图设计

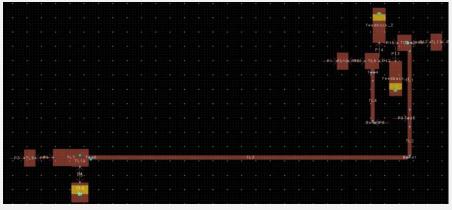


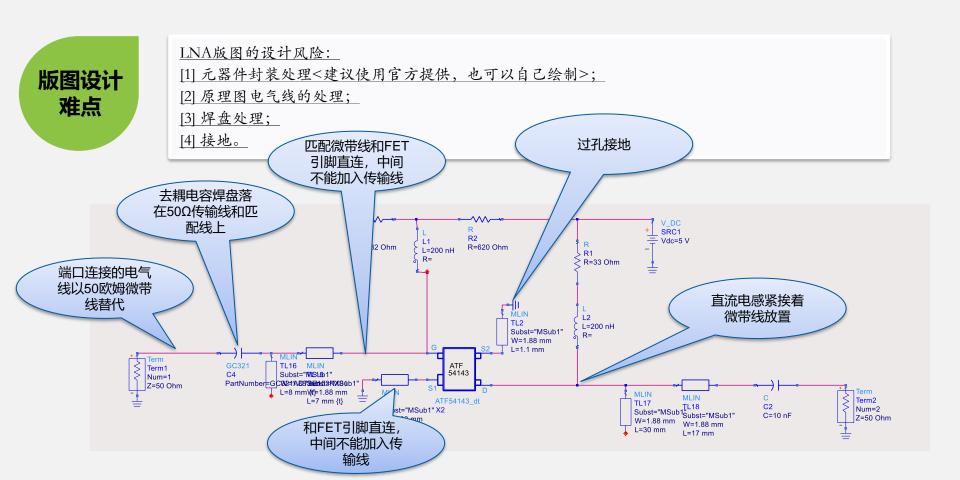
LNA版图的设计意义:

[1] 版图即为LNA的PCB, 通过版图来验证布板、布线的准确性;

[2] 对实物的反向验证。







版图设计 难点

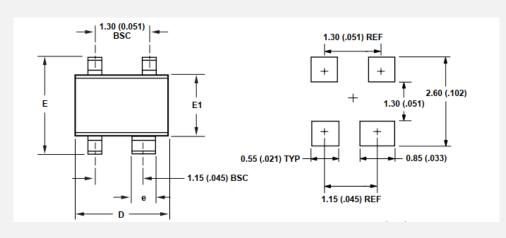
ADS版图中的封装设计

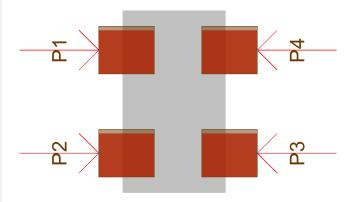
- [1]在cond层中绘制焊盘和PORT, PORT顺序参考器件的引脚顺序<必要步骤>;
- [2] 在Leads层中绘制引脚<可以采用丝印层替代>;
- [3] 在panckages层画出器件俯视图<可以采用丝印层替代>。

实际设计中:

器件封装均可以调用ADS自带的封装库等效模拟,地址如下:

D:\Program Files\Keysight\ADS2020\oalibs\componentLib

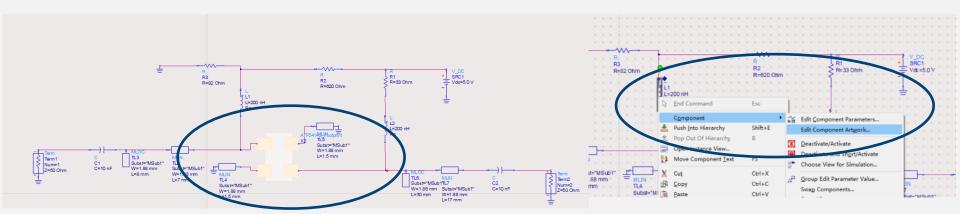






<1>原理图的器件添加封装,对于没有封装的第三方model,自己建立封装文件,而后调入原理图;

<2>完成版图布局后,将版图重新调入原理图进行仿真。



LNA版图后处理与PCB设计 Part

THANK YOU!!